



中 華 民 國 專 利 證 書

發明第 I 446014 號

發 明 名 稱：成像系統及其光學模組

專 利 權 人：亞東技術學院

發 明 人：李桂仁、賴金輪

專利權期間：自 2014 年 7 月 21 日至 2029 年 6 月 30 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局 長

王美花

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。

中 華 民 國

103



年

7

月

21

日